(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-197372 (P2001-197372A)

(43)公開日 平成13年7月19日(2001.7.19)

| (51) Int.Cl. ⁷ | | 識別記号 | FΙ | | : | テーマコード(参 考) |
|---------------------------|-------|------|---------|-------|--------------|---------------------|
| H04N | 5/335 | | H04N | 5/335 | P | 5B047 |
| G06T | 1/00 | 460 | G06T | 1/00 | 460E | 5 C 0 2 4 |
| H 0 4 N | 1/028 | | H 0 4 N | 1/028 | Α | 5 C O 5 1 |

審査請求 未請求 請求項の数16 OL (全 11 頁)

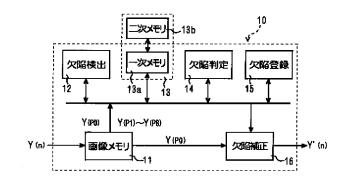
| (21)出願番号 | 特願2000-282166(P2000-282166) | (71) 出願人 000001889 |
|-------------|-----------------------------|---|
| 6 | | 三洋電機株式会社 |
| (22)出願日 | 平成12年9月18日(2000.9.18) | 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 |
| | | (72)発明者 渡辺 透 |
| (31)優先権主張番号 | 特願平11-305805 | 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 |
| (32)優先日 | 平成11年10月27日(1999.10.27) | 洋電機株式会社内 |
| (33)優先権主張国 | 日本 (JP) | (74)代理人 100111383 |
| (31)優先権主張番号 | 特願平11-307125 | 弁理士 芝野 正雅 |
| (32)優先日 | 平成11年10月28日(1999, 10, 28) | Fターム(参考) 5B047 BB02 CB05 CB09 CB23 CB25 |
| (33)優先権主張国 | 日本 (JP) | 5C024 CX22 CX23 CY39 GY01 HX14 |
| | | HX20 HX21 HX28 HX29 HX30 |
| | | HX32 HX58 |
| | | 5C051 AA01 BA03 DB01 DE12 DE13 |
| | | |

(54) 【発明の名称】 画像信号処理装置及び画素欠陥の検出方法

(57)【要約】

【課題】 画像信号に含まれる画素欠陥を効率よく検出する。

【解決手段】 欠陥検出回路 1 2で目標画素の画像信号を周辺画素の画像信号と対比して画素欠陥候補を検出し、画素欠陥候補のアドレス情報を位置メモリ回路 1 3 に記憶する。位置メモリ回路 1 3 に記憶されたアドレス情報に基づいて欠陥判定回路 1 4 が画素欠陥の判定を繰り返し、その判定結果の連続性から画素欠陥のアドレス情報を決定し、欠陥登録回路 1 5 に登録する。登録された画素欠陥のアドレス情報に応じて欠陥補正回路 1 6 が画像信号 Y (n)を補正して、画像信号 Y '(n)を生成する。



10

20

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 画面を表示する画像信号に基づいて、画面上の画素欠陥を検出する画像信号処理装置であって、目標画素に対応する画像信号のレベルを目標画素に隣接する複数の周辺画素に対応する画像信号のレベルに基づいて設定される判定基準値と比較して欠陥候補を検出する検出回路と、上記検出回路により検出された欠陥候補の複数の画面にわたる連続性に基づいて画素欠陥を判定する判定回路と、上記判定回路で判定された画素欠陥の位置を示す欠陥情報を記憶するメモリ回路と、を備え、上記メモリ回路に記憶された欠陥情報に応じて上記目標画素を補正することを特徴とする画像信号処理装置。

【請求項2】 上記検出回路は、上記複数の周辺画素の信号レベルの最大値と最小値との差を上記複数の周辺画素の信号レベルの平均値に対して加算または減算して判定基準値を設定することを特徴とする請求項1に記載の画像信号処理装置。

【請求項3】 上記検出回路は、上記判定基準値を多段階に設定し、各段階毎に欠陥候補を検出することを特徴とする請求項2に記載の画像信号処理装置。

【請求項4】 上記判定回路は、複数フィールドで欠陥 判定動作を継続して画素欠陥の位置を決定した後、上記 検出回路と共に動作を停止することを特徴とする請求項 1乃至請求項3の何れかに記載の画像信号処理装置。

【請求項5】 上記判定回路は、所定の周期で欠陥判定動作を繰り返すことを特徴とする請求項4に記載の画像信号処理装置。

【請求項6】 上記メモリ回路は、上記欠陥情報を上記 検出回路の検出結果と共に一時的に記憶する第1のメモ リ部と、上記第1のメモリ部から上記画素欠陥の位置を 取り込んで記憶する不揮発性の第2のメモリ部と、を有 することを特徴とする請求項1に記載の画像信号処理装 置。

【請求項7】 上記判定回路は、上記画像信号を得る撮像装置の撮像制御情報を受け、この撮像制御情報と上記判定基準値とに基づいて画素欠陥の判定を行うことを特徴とする請求項1に記載の画像信号処理装置。

【請求項8】 上記判定回路は、上記画像信号を得る撮像装置の撮像制御情報を受け、この撮像制御情報から推定される被写体の輝度が所定の範囲のときに上記判定基準値に基づいて画素欠陥の判定を行うことを特徴とする請求項7に記載の画像信号処理装置。

【請求項9】 上記判定回路は、1 画面を複数の領域に 分割した各領域毎に欠陥判定動作を行うことを特徴とす る請求項1 に記載の画像信号処理装置。

【請求項10】 上記判定回路は、1画面を複数の領域 に分割した各領域毎に対して時分割で繰り返し欠陥判定 動作を行うことを特徴とする請求項9に記載の画像信号 処理装置。

【請求項11】 上記判定回路及び上記メモリ回路の少 50

なくとも一方は、外部機器が接続可能なバスに接続され、外部機器から画素欠陥の判定条件が変更されること を特徴とする請求項1に記載の画像信号処理装置。

【請求項12】 1画面を表示する画像信号に基づいて、画面を構成する複数の画素に含まれる画素欠陥を検出する検出方法であって、目標画素の信号レベルを目標画素に隣接する複数の周辺画素の信号レベルに基づいて設定される判定基準値と比較して欠陥候補を検出し、欠陥候補の位置を記憶する第1のステップと、上記第1のステップで記憶された位置の目標画素の信号レベルを上記判定基準値と再度比較する第2のステップと、上記第2のステップの比較結果を記憶する第3のステップと、を含み、上記第2及び第3のステップを複数回繰り返して得られる複数の比較結果に応じて画素欠陥を検出することを特徴とする画素欠陥の検出方法。

【請求項13】 上記複数の周辺画素の信号レベルの最大値と最小値との差を上記複数の周辺画素の信号レベルの平均値に対して加算または減算して判定基準値を設定することを特徴とする請求項12に記載の画素欠陥の検出方法。

【請求項14】 上記第2及び第3のステップを複数回 繰り返して得られる複数の比較結果と共に上記画像信号 を得る撮像装置の撮像条件に応じて画素欠陥を検出する ことを特徴とする請求項12に記載の画素欠陥の検出方 法。

【請求項15】 1画面を表示する画像信号から、画面を構成する複数の画素に含まれる画素欠陥を検出する検出方法であって、目標画素の信号レベルを目標画素に隣接する複数の周辺画素の信号レベルに基づいて設定される判定基準値と比較して第1の欠陥候補を検出し、上記第1の欠陥候補の位置を記憶する第1のステップと、目標画素の信号レベルに基づいて設定される判定基準値と比較して第2の欠陥候補を検出する第2のステップと、上記第1の画素欠陥候補の位置と上記第2の欠陥候補の位置との一致を判定する第3のステップと、上記第1のステップで記憶された第1の欠陥候補の位置を、上記第1のステップで記憶された第1の欠陥候補の位置を、上記第3のステップで一致すると判定された位置を残して更新する第4のステップと、を含み、上記第2乃至第3のステップを繰り返すことを特徴とする画素欠陥の検出方法。

【請求項16】 上記複数の周辺画素の信号レベルの最大値と最小値との差を上記複数の周辺画素の信号レベルの平均値に対して加算または減算して判定基準値を設定することを特徴とする請求項15に記載の画素欠陥の検出方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、画像信号に含まれる欠陥を検出して補正する画像信号処理装置及び画素欠陥を検出する検出方法に関する。

2

3

[0002]

【従来の技術】CCDイメージセンサ等の固体撮像素子 においては、画素の受光レベルには関係なく、常に一定 の電荷が蓄積されて固定レベルを出力するようになる、 いわゆる画素欠陥を生じる場合がある。このため、固体 撮像素子から得られる画像信号に対する信号処理の過程 において、再生画面上に画素欠陥が現れないようする欠 陥補正処理が行われる。

【0003】図15は、画素欠陥の補正処理を行うよう にした撮像装置の構成を示すブロック図である。

【0004】CCDイメージセンサ1は、複数の受光画 素が行列配置され、受光した被写体画像に応じて各受光 画素に情報電荷を蓄積する。このCCD1は、垂直駆動 画素に蓄積された情報電荷が1ライン単位で順次転送出 力されて、所定のフォーマットに従う画像信号Y0を出 力する。駆動回路2は、垂直同期信号VD及び水平同期 信号HDに従い、CCD1を駆動する垂直駆動信号 øv 及び水平駆動信号φhを生成し、CCD1に供給する。

【0005】タイミング制御回路3は、一定周期の基準 20 クロックを分周し、垂直走査のタイミングを決定する垂 直同期信号VD及び水平走査のタイミングを決定する水 平同期信号HDを生成し、駆動回路2に供給する。例え ば、NTSCフォーマットの場合、14.32MHzの 基準クロックを910分周して水平同期信号HDを生成 し、この水平同期信号を525/2分周して垂直同期信 号VDを生成する。また、タイミング制御回路3は、後 述する信号処理回路4及び欠陥補正回路5に対して、そ れぞれの動作タイミングをCCD1の動作タイミングに 同期させるためのタイミング信号を供給する。

【0006】信号処理回路4は、CCD1から出力され る画像信号Y0に対して、サンプルホールド、レベル補 正等の信号処理を施し、画像信号Y1として出力する。 例えば、サンプルホールド処理においては、信号レベル とリセットレベルとを繰り返す画像信号Y0に対して、 リセットレベルをクランプした後に信号レベルを取り出 すようにして、信号レベルを継続する画像信号Y1を生 成する。また、レベル補正処理においては、出力される 画像信号Y1の平均レベルを目標範囲内に収めるように してゲインの帰還制御が施される。この信号処理回路4 においては、画像信号Y0をサンプルホールドした後、 サンプルホールド値がA/D変換され、それ以降はデジ タル処理が採用される傾向にある。

【0007】欠陥補正回路5は、補正情報メモリ6に記 憶された補正情報に基づいて、画像信号Y1に対して欠 陥補正処理を施す。例えば、欠陥が生じた画素の情報 を、その前後の画素の情報の平均値に置き換えるように 構成される。補正情報メモリ6は、CCD1の画素欠陥 の位置を記憶するもので、例えば、予めCCD1の出力 をモニタして画素欠陥の位置を検出し、その検出結果を

補正アドレス情報として記憶する。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】CCD1は、同一工程 で製造されたチップであっても、各チップ毎に画素欠陥 の発生する位置が異なるため、撮像装置に用いるCCD 1は、個々に画素欠陥の位置を検出し、補正情報メモリ 6に記憶する補正アドレス情報を生成する必要がある。 このため、素子の組立工程、さらには、素子を組み込む 撮像装置の組み立て工程におけるコストの増大を招いて 10 いる。

【0009】また、CCD1の画素欠陥は、経時変化に よって増えることがあり、そのような経時変化が生じた 場合には、補正情報メモリ6の補正アドレス情報を書き 換えなければならない。しかしながら、撮像装置の一般 的な使用者は、補正情報メモリ6の内容を書き換えるた めの手段を備えていないため、補正情報メモリ6の補正 情報アドレスを書き換えることは、事実上困難である。 【0010】そこで本発明は、組立工程のコストを増大 させることなく、素子の経時変化による画素欠陥の変化 にも対応できるようにすることを目的とする。

[0011]

30

50

【課題を解決するための手段】本発明の画像信号処理装 置は、画面を構成する複数の画素に含まれる画素欠陥を 検出するものであって、目標画素の信号レベルを目標画 素に隣接する複数の周辺画素の信号レベルに基づいて設 定される判定基準値と比較して欠陥候補を検出する検出 回路と、上記検出回路により検出された欠陥候補の複数 の画面にわたる連続性に基づいて画素欠陥を判定する判 定回路と、上記判定回路で判定された画素欠陥の位置を 示す欠陥情報を記憶するメモリ回路と、を備え、上記メ モリ回路に記憶された欠陥情報に応じて上記目標画素を 補正することを特徴としている。

【0012】これにより、目標画素に対して、その周辺 画素と比較して欠陥の可能性がある画素欠陥候補を検出 し、その検出結果の連続性に基づいて画素欠陥を判定す ることで、再生画面上で視覚的に認識される画素欠陥を 的確に検出することができるようになる。

【0013】そして、本発明の画素欠陥の検出方法は、 1 画面を表示する画像信号から、画面を構成する複数の 画素に含まれる画素欠陥を検出するものであって、目標 画素の信号レベルを目標画素に隣接する複数の周辺画素 の信号レベルに基づいて設定される判定基準値と比較し て欠陥候補を検出し、欠陥候補の位置を記憶する第1の ステップと、上記第1のステップで記憶された位置の目 標画素の信号レベルを上記判定基準値と比較して上記欠 陥候補の中から画素欠陥を抽出する第2のステップと、 上記第1のステップで記憶した欠陥候補の位置を上記第 2のステップで抽出した画素欠陥に応じて更新する第3 のステップと、を含み、上記第2及び第3のステップを 複数回繰り返して画素欠陥を検出することを特徴として

5

いる。

【0014】さらに本発明の画素欠陥の検出方法は、目標画素の信号レベルを目標画素に隣接する複数の周辺画素の信号レベルに基づいて設定される判定基準値と比較して欠陥候補を検出する第1のステップと、欠陥候補となった目標画素の信号レベルを複数の画面で上記判定基準値と繰り返し比較する第2のステップと、繰り返し得られる上記第2のステップの比較結果が上記第1のステップの比較結果と一致するか否かを判定する第3のステップと、を含み、上記第3のステップで所定の回数以上 10一致すると判定された目標画素を画素欠陥とすることを特徴としている。

【0015】これにより、画面が一時的に画素欠陥を検出しにくい状態となったとしても、画素欠陥の検出、判定の動作を継続することで、誤った検出が成される可能性を低くすることができる。

[0016]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の画像信号処理装置の第1の実施形態を示すブロック図である。

【0017】本発明の画像信号処理装置は、画像メモリ回路11、欠陥検出回路12、位置メモリ回路13、欠陥判定回路14、欠陥登録回路15及び欠陥補正回路16より構成される。この画像信号処理装置は、撮像素子の出力に対して所定の処理が施され、A/D変換されてデジタルデータとして与えられる画像信号Y(n)に対して画素欠陥の補正処理を施すように構成される。

【0018】画像メモリ回路11は、複数のラインメモリと複数のラッチとを備え、1行単位で連続して入力される画像信号Y(n)を取り込み、目標画素P0に対応する画像信号Y(P0)と、その周辺画素P1~P8に対応する画 30像信号Y(P1)~Y(P8)とを出力する。

【0019】欠陥検出回路12は、画像メモリ回路11から入力される周辺画素P1~P8の画像信号Y(P1)~Y(P8)に基づいて白欠陥を判定するための判定基準値Lwと黒欠陥を判定するための判定基準値Lbとを生成し、これらの判定基準値Lw、Lbと目標画素P0の画像信号Y(P0)とを比較して画素欠陥を検出する。この欠陥検出回路12では、画像信号Y(n)を得る固体撮像素子の物理的な欠陥に起因する真の画素欠陥と、被写体の都合で偶発的に画素欠陥と見なされる見かけ上の画素欠陥とが区別なく検出され、それらが全て欠陥候補となる。この欠陥検出回路12の検出動作においては、画素欠陥の位置がアドレス情報として出力される。例えば、画像信号Y(n)の入力に同期して画素数をカウントし、画素欠陥が検出されたときのカウント値をアドレス情報として出力するように構成される。

【0020】位置メモリ回路13は、スタティックメモ リ(SRAM)など高速動作に対応できる揮発性の一次 メモリ部13a及びプログラマブルメモリ(EEPRO M)などの不揮発性の二次メモリ部13bからなり、欠 50 とする画素欠陥と既に登録されている画素欠陥との欠陥

陥検出回路12や欠陥判定回路14から出力されるアドレス情報を画素欠陥の位置情報として記憶する。一次メモリ部13aは、画素欠陥の判定動作を行う過程で一時的に生成されるアドレス情報を記憶する。二次メモリ部13bは、画素欠陥の判定動作の結果、最終的に画素欠陥であると判定されたアドレス情報を記憶する。

6

【0021】欠陥判定回路14は、位置メモリ回路13 に記憶されたアドレス情報について、画素欠陥の複数の 画面にわたる連続性に基づいて、各アドレス情報によっ て示される位置の画素が、真の画素欠陥かどうかを判定 する。即ち、被写体の都合で偶発的に画素欠陥として検 出された場合には、ある程度の時間を経過した段階で画 素欠陥としては検出されなくなるため、ある程度のフィ ールド期間継続して欠陥と判定されたアドレスのみを真 の画素欠陥と判定するように構成される。例えば、位置 メモリ回路3に記憶されたアドレス情報が示す画素につ いて、複数の画面で欠陥検出回路12における検出動作 と同一の検出動作を繰り返すことや、欠陥検出回路12 を複数の画面で連続して動作させながら、各画面毎に得 られる画素欠陥を示すアドレス情報を対比することで、 画素欠陥の連続性を判断するように構成される。なお、 欠陥判定回路14における検出動作が欠陥検出回路12 の検出動作と同一の場合、検出回路の一部を共有にする ようにしてもよい。

【0022】欠陥登録回路15は、欠陥判定回路14において、真の画素欠陥であると判定された画素のアドレス情報を抽出して位置メモリ回路13に記憶させる。そして、欠陥補正回路16は、欠陥登録回路15によって位置メモリ回路13に記憶されたアドレス情報に基づいて、画像信号Y(P0)を補正信号Y(c)に置き換える。ここで、補正信号Y(c)は、例えば、目標画素P0の周辺に位置する複数の周辺画素の画像信号を平均することにより生成される。これにより、欠陥補正回路15からは、白欠陥及び黒欠陥が補正された画像信号Y'(n)が出力されることになる。

【0023】ところで、欠陥検出回路12における画素 欠陥の検出については、判定基準値Lw、Lbを多段階に 設定し、画素欠陥候補に重み付けをするようにしてもよい。即ち、欠陥として判定された画素でも、所定の判定 基準値Lw、Lbから大きくはずれた場合と、わずかにはずれた場合とでは、表示される画面上での目立ち方が異なるため、画素欠陥の程度をレベル付けして位置メモリ回路13に記憶させるようにする。このように画素欠陥の程度をレベル付けして位置メモリ回路13に記憶しておけば、位置メモリ回路13に登録できる画素欠陥のといが高いものから優先して登録するように構成することができる。また、既に位置メモリ回路13に新しい画素 欠陥を登録する余裕がないときには、新たに登録しようとする画素欠陥と既に登録されている画素欠陥との欠陥

(5)

8

レベルを比較し、その比較結果に応じて書き換えをすることで、画面上で目立ちやすい画素欠陥から優先して補 正することができる。

【0024】図2は、画像メモリ回路11の一例を示すブロック図である。このメモリ回路11は、第1、第2のラインメモリ21、22及び第1~第6のラッチ23~28より構成され、図3に示すように、目標画素P0と、その周辺に隣接する8個の周辺画素P1~P8に対応する画像信号Y(0)、Y(1)~Y(8)を同時に出力する。

【0025】第1及び第2のラインメモリ21、22は、互いに直列に接続され、順次入力される画像信号Y(n)が第1のラインメモリ21に書き込まると共に、第1のラインメモリ21から順次読み出される画像信号Y(n)が第2のラインメモリ22に書き込まれる。これにより、順次入力されてくる画像信号Y(n)に対して、第1のラインメモリ21からは、1行前の画像信号Y(n)が読み出され、第2のラインメモリ22からは、2行前の画像信号Y(n)が読み出され、第2のラインメモリ22からは、2行前の画像信号Y(n)が読み出される。

【0026】第1及び第2のラッチ23、24は、画像信号Y(n)の入力に対して直列に接続され、1 画素前の画像信号Y(n)が第1のラッチ23に保持され、2 画素前の画像信号Y(n)が第2のラッチ24に保持される。これより、入力される画像信号Y(n)が、そのまま周辺画素P8に対応する画像信号Y(P8)として出力され、第1及び第2のラッチ23、24に保持された画像信号Y(n)が、それぞれ周辺画素P7、P6に対応する画像信号Y(P7)、Y(P6)として出力される。

【0027】第3及び第4のラッチ25、26は、第1のラインメモリ21の入力に対して直列に接続され、1行前で且つ1画素前の画像信号Y(n)が第3のラッチ25に保持され、2画素前の画像信号Y(n)が第4のラッチ26に保持される。これより、第1のラインメモリから読み出される画像信号Y(n)が、周辺画素P5に対応する画像信号Y(P5)として出力され、第3及び第4のラッチ25、26に保持された画像信号Y(n)が、それぞれ目標画素P0に対応する画像信号Y(P0)及び周辺画素P4に対応する画像信号Y(P4)として出力される。

【0028】同様に、第5及び第6のラッチ27、28は、第2のラインメモリ22の入力に対して直列に接続され、2行前で且つ1画素前の画像信号Y(n)が第5のラッチ27に保持され、2画素前の画像信号Y(n)が第6のラッチ28に保持される。これより、第2のラインメモリから読み出される画像信号Y(n)が、周辺画素P3に対応する画像信号Y(P3)として出力され、第5及び第6のラッチ27、28に保持された画像信号Y(n)が、それぞれ周辺画素P2、P1に対応する画像信号Y(P2)、Y(P2)として出力される。

【0029】従って、画像メモリ回路11においては、 画像信号Y(n)を順次取り込みながら、目標画素P0の画 像信号Y(P0)と、その周辺に位置する周辺画素P1~P8 50

の画像信号 Y(P1) \sim Y(P8) とが並列に出力されるようになる。

【0030】図4は、欠陥検出回路12の構成を示すブロック図である。この欠陥検出回路12は、平均値算出部31、最大値検出部32、最小値検出部33、第1及び第2の減算器34、35、加算器36、第1及び第2の比較器37、38より構成される。

【0031】平均値算出部31は、周辺画素P1~P8の画像信号Y(P1)~Y(P8)をそれぞれ取り込み、それらの10 平均レベルLavを算出する。最大値検出部32及び最小値検出部33は、画像信号Y(P1)~Y(P8)のうちの最大レベルLmax及び最小レベルLminをそれぞれ検出する。【0032】第1の減算器34は、最小値検出部33から入力される最小レベルLminを最大値検出部32から入力される最大レベルLmaxから減算し、それらの差∆Lを算出する。そして、第1の加算器36は、平均値算出部31から入力される平均レベルLavに差△Lを加算し、白欠陥を判定するための判定基準値Lwを生成する。また、第2の減算器35は、平均値算出部31から入力される平均レベルLavから第1の減算器34から入力される差△Lを減算し、黒欠陥を判定するための判定基準値Lbを生成する。

【0033】第1の比較器37は、第2の減算器35から入力される判定基準値Lbと目標画素P0に対応する画像信号Y(P0)とを比較し、画像信号Y(P0)のレベルが判定基準値Lbに達していなかったとき、即ち、目標画素P0が黒欠陥であると判定されたときに立ち上げられる検出出力Dbを発生する。第2の比較器38は、加算器36から入力される判定基準値Lwと目標画素P0に対応する画像信号Y(P0)とを比較し、画像信号Y(P0)のレベルが判定基準値Lwに達しなかったとき、即ち、目標画素P0が白欠陥であると判定されたときに立ち上げられる検出出力Dwを発生する。

【0034】図5は、周辺画素を表す画像信号のレベルと、これらのレベルから算出される画素欠陥の判定レベルとの関係を示す図であり、図6は、欠陥判定動作の動作ステップを示すフローチャートである。これらの図においては、図3に示すように、目標画素P0に対して、目標画素P0に隣接する8個の周辺画素P1~P8を参照して画素欠陥の判定を行う場合を示している。

【0035】第1のステップS1では、平均値算出回路31において、周辺画素P1~P8を表す8画素分の画像信号Y(P1)~Y(P8)の平均レベルLavを算出する。第2のステップS2では、最大値検出回路32及び最小値検出回路33において、周辺画素P1~P8を表す8画素分の画像信号Y(P1)~Y(P8)の最大レベルLmax及び最小レベルLminを検出する。以上の第1のステップS1及び第2のステップS2については、順不同で差し支えない

【0036】第3のステップS3では、第1の減算器3

4において、最大レベルLmaxから最小レベルLminを減 算し、両レベルの差∆Lを算出する。第4のステップS 4では、第2の減算器35において、平均レベルLavか ら差∆Lを減算し、黒欠陥を検出するための第1の判定 基準値Lbを生成し、加算器36において、平均レベル Lavに差∆Lを加算し、白欠陥を検出するための第2の 判定基準値Lwを生成する。そして、第5のステップS 5では、第1及び第2の比較器37、38において、第 1及び第2の判定基準値Lb、Lwを目標画素P0の画像 信号Y(P0)と比較して画素欠陥を判定し、検出出力D b、Dwを発生する。

【0037】第1~第5のステップによって生成された 第1の判定基準値Lw及び第2の判定基準値Lbは、周辺 画素の状況によって変化し、常に最適な値に保たれるこ とになる。ここで、判定基準値Lw、Lbについては、周 辺画素のレベル差が小さいとき、平均レベルLavに近い 値となり、周辺画素のレベル差が大きいときには、平均 レベルLavから離れた値となる。従って、画面上で濃淡 の差が小さい領域では判定基準値Lw、Lbの範囲が狭く なり、逆に、濃淡の差が大きい領域では判定基準値し w、Lbの範囲が広くなるため、視覚的に目立ちやすい画 素欠陥を効率よく検出できる。

【0038】図7は、欠陥検出回路12において、アド レス情報を生成するための回路の一例を示すブロック図 である。このアドレス情報を生成する回路は、水平カウ ンタ51、垂直カウンタ52、水平データラッチ53及 び垂直データラッチ54より構成される。

【0039】水平カウンタ51は、水平同期信号HD1 に従うタイミングでリセットされ、欠陥検出回路12の 検出動作に同期した一定周期のクロックCK1に従うタ イミングでカウントアップされる。これにより、水平カ ウンタ51は、各水平走査期間に、1ライン分の画素数 だけカウント動作を繰り返し、水平方向の画素番号をカ ウントする。垂直カウンタ52は、垂直同期信号VD1 に従うタイミングでリセットされ、水平同期信号HD1 に従うタイミングでカウントアップされる。これによ り、垂直カウンタ51は、各垂直走査期間に、1画面分 の水平走査線数だけカウント動作を繰り返し、垂直方向 の画素番号をカウントする。

【0040】水平データラッチ53は、水平カウンタ5 1に接続され、検出出力Db、Dwの何れかに応答して水 平カウンタ51のカウント値を取り込む。これにより、 水平データラッチ53から、検出出力Db、Dwの立ち上 がりのタイミング、即ち、欠陥検出回路12で検出され た画素欠陥の水平方向の位置を示す水平アドレス信号F hが取り出される。垂直データラッチ54は、垂直カウ ンタ52に接続され、水平データラッチ53と同様に、 検出出力Db、Dwの何れかに応答して垂直カウンタ52 のカウント値を取り込む。これにより、垂直データラッ チ54から、検出出力Db、Dwの立ち上がりのタイミン 50 に従う位置情報Fh、Fvと参照情報Rh、Rvとが一致し

グ、即ち、欠陥検出回路12で検出された画素欠陥の垂 直方向の位置を示す垂直アドレス信号Fvが取り出され る。

【0041】例えば、図8に示すように、6行×8列の 画面を考えた場合、水平カウンタ51は、「1」~ 「8」の範囲でカウントを繰り返し、垂直カウンタ52 は、「1」~「6」の範囲でカウントを繰り返す。そこ で、3行3列目に画素欠陥があったとすれば、検出出力 Db、Dwの立ち上がりで水平カウンタ51のカウント値 10 を水平データラッチ53に取り込むと、水平アドレス信 号Fhとして「3」が出力される。そして、検出出力D b、Dwの立ち上がりで垂直カウンタ52のカウント値を 垂直データラッチ54に取り込むと、垂直アドレス信号 Fvとして「3」が出力される。このようにして出力さ れるアドレス信号Fh、Fvは、画素欠陥である可能性を 含む候補を示すもので、欠陥判定回路14に供給され

【0042】図9は、欠陥補正回路16の構成の一例を 示すブロック図である。この欠陥補正回路16は、第1 ~第4の除算器61~64、第1~第3の加算器65~ 67、セレクタ68及び比較器69より構成される。こ の欠陥補正回路15においては、目標画素P0の上下に 位置する周辺画素P2、P7の画像信号Y(P2)、Y(P7) と、上下に位置する周辺画素P4、P5の画像信号Y(P 4) 、Y (P5) とに基づいて補正信号Y(c) を生成する場合 を示している。

【0043】第1~第4の除算器61~64は、メモリ 回路11から入力される画像信号Y(P2)、Y(P7)、Y(P 4)、Y(P5)をそれぞれ1/4にする。第1の加算器65 は、第1及び第2の除算器61、62の除算結果を加算 し、第2の加算器66は、第3及び第4の除算器63、 64の除算結果を加算する。そして、第3の加算器67 は、第1の加算器65の加算結果と第2の加算器66に 加算結果とを加算し、補正信号Y(c)を生成する。

【0044】セレクタ68は、比較器69から入力され る選択制御信号Sに応答して、目標画素P0の画像信号 Y(P0)または補正信号Y(c)の何れかを選択し、画素欠 陥を補正した画像信号Y'(PO)として出力する。

【0045】比較器69は、位置メモリ回路13に記憶 されたアドレス情報に基づく水平位置情報Fh及び垂直 位置情報Fvを、水平走査周期で変化する水平参照情報 Rh及び垂直参照情報Rvと比較し、それらが互いに一致 したときに立ち上げられる選択制御信号Sを発生する。 ここで用いられる水平参照情報Rh及び垂直参照情報Rv については、図7に示すアドレス発生回路の水平カウン タ51及び垂直カウンタ52を用いて生成することがで きる。

【0046】従って、セレクタ68は、位置メモリ回路 13に記憶された、画素欠陥の位置を示すアドレス情報 たタイミングで、目標画素 P 0の画像信号 Y (P0)が補正 信号 Y (c)に置き換えられる。この結果、画素欠陥は、 その周辺画素の情報によって補正されることになる。

【0047】図10は、本発明の画像信号処理装置の第2の実施形態を示すブロック図である。この実施形態においては、欠陥判定回路14'が、目標画素の欠陥を判定するとき、画素欠陥の連続性に加えて、画像信号Y(n)を得る撮像装置の撮像条件を用いるように構成している。なお、欠陥判定回路14'以外の各部については、図1に示す第1の実施形態の画像信号処理装置と同10一である。

【0048】欠陥判定回路14'は、位置メモリ回路1 3に記憶された欠陥候補のアドレス情報に基づいて、欠 陥画素の判定を繰り返し、アドレス情報を更新する。こ の欠陥画素の判定においては、欠陥検出回路12におけ る画素欠陥の判定と同様の判定を行うと共に、画像信号 Y(n)を得る撮像装置の動作状態を示す情報を受け取 り、それぞれの情報の内容に応じて判定基準を変更する ように構成している。即ち、被写体画像の輝度が高いと きには白欠陥が目立たず、逆に、被写体画像の輝度が低 20 いときには黒欠陥が目立たないことから、単純に画像信 号Y(n)のレベルのみで画素欠陥の判定を行うと、真の 欠陥が欠陥として判定されないおそれがある。そこで、 画像信号Y(n)を得る撮像装置の動作状態を示す露光制 御情報E(m)や利得制御情報G(m)等に基づいて、画素欠 陥の判定基準を変更したり、被写体の状態によっては画 素欠陥の判定動作自体を一時的に停止するように構成し ている。例えば、露光制御情報E(m)や利得制御情報G (m)によって推定される被写体輝度がある基準を超える ときに白欠陥の判定動作を停止し、ある基準に達してい 30 ないときに黒欠陥の判定動作を停止するように構成す

【0049】なお、露光制御情報E(m)や利得制御情報 G(m)の他、撮像装置において撮像制御に用いられる情報であれば、判定動作に用いることが可能である。例えば、撮像装置の光学系の焦点を制御するためのフォーカス制御情報を用い、焦点が定まる前に集中して欠陥判定を行うように構成する。真の画素欠陥であれば、撮像装置の光学系の焦点が定まっていないときでも、周辺の画素とは明らかな差が生じるため、焦点が定まる前に欠陥判定を行えば、より正確な判定をすることが可能になる。

【0050】また、欠陥判定回路14'では、画素欠陥を画像信号Y(n)のレベルのみで判定し、その判定結果から得られるアドレス情報に露光制御情報E(m)や利得制御情報G(m)等の制御情報を付加するようにしてもよい。即ち、画素欠陥を示すアドレス情報に、撮像制御情報を付加しておくことにより、欠陥補正を行う時点でアドレス情報によって示される画素に対して画素欠陥としての補正処理を施すか否かを選択することができるよう

になる。

【0051】図11は、本発明の画像信号処理装置の第3の実施形態を示すブロック図である。この実施形態においては、図1に示す第1の実施形態の画像信号処理装置の構成に加えて、エリア指定回路17を設け、欠陥検出回路12の検出動作を画像の特定エリア毎に制限するようにしている。ここで、欠陥判定回路14については、図10に示す第2の実施形態と同様に、画素欠陥の判定を行う際、画像信号Y(n)のレベルに加えて、画像信号Y(n)を得る撮像装置の撮像情報を用いるようにすることも可能である。

1 2

【0052】エリア指定回路17は、画像信号Y(n)の 水平走査及び垂直走査のタイミングに同期し、1画面を 複数の領域に分割するように欠陥検出回路12に対して 指示を与える。例えば、水平走査期間を4分割すると共 に、垂直走査期間を3分割することで、1画面を3行× 4列からなる12の領域に分割し、そのうちの1つの分 割領域のみで欠陥検出回路12の欠陥検出動作を許可す るように構成される。そして、エリア指定回路17は、 欠陥登録回路15からの指示、即ち、1つの分割領域の 画素欠陥のアドレスが確定し、欠陥登録回路15が画素 欠陥のアドレス情報の登録を完了したとき、画素欠陥の 検出を行う分割領域を変更する。なお、分割領域内に画 素欠陥が検出されず、欠陥登録回路15が画素欠陥の登 録を行わなかった場合でも、所定の欠陥検出動作が完了 した時点で、画素欠陥の検出を行う分割領域が変更され る。これにより、欠陥検出回路12では、画面上の複数 の分割領域に対して、時分割で順次画素欠陥の検出が行 われるようになる。

0 【0053】欠陥検出回路12を各分割領域毎に時分割で動作させるようにすれば、欠陥検出回路12で検出される欠陥候補を記憶する位置メモリ13の容量を節約することができる。即ち、欠陥検出回路12では、最終的に画素欠陥として登録される画素よりも多くの画素が検出されるため、その画素のアドレスを一時的に記憶しておくためには、位置メモリ回路13、特に一次メモリ部13aの容量を大きく設定しなければならなくなる。そこで、欠陥検出回路12を時分割で動作させるようにすれば、一時メモリ部13aの容量を節約でき、回路規模0の増大を防止することができる。

【0054】図12は、本発明の画像信号処理装置の第4の実施形態を示すブロック図である。この実施形態においては、図1に示す第1の実施形態の画像信号処理装置の構成に加えて、インタフェース回路18を設けるようにしている。ここで、欠陥判定回路14については、図10に示す第2の実施形態と同様に、画素欠陥の判定を行う際、画像信号Y(n)を得る撮像装置の撮像情報を用いるようにすることも可能である。さらには、図11に示す第3の実施形態と同様に、エリア指定回路17を設け、欠陥検出回路

12を画面上の分割領域毎に動作させるようにしてもよい。

【0055】インタフェース回路18は、シリアルバス19に接続され、そのシリアルバス19を介して画像信号処理装置を外部のコンピュータ機器と接続でできるようにしている。これにより、シリアルバス19に接続されるコンピュータ機器から、位置メモリ回路13のアドレス情報や欠陥判定回路14の判定基準の設定を変更できるようになる。例えば、第2の実施形態において、欠陥判定回路12に与えられる露光制御情報E(m)や利得制御情報G(m)を判定に用いるか否かの選択や、用いる場合には、何れの情報を優先させるか等をシリアルバス及びインタフェース回路18を介してコンピュータ機器から設定できるようになる。また、第3の実施形態においては、エリア指定回路17の分割範囲をシリアルバス及びインタフェース回路18を介してコンピュータ機器から供給して変更できるようになる。

【0056】ところで、インタフェース回路18については、バスラインを介して各部に接続する他に、欠陥判定回路14や欠陥登録回路15に対して直接接続するようにしてもよい。

【0057】図13は、本発明の画像欠陥の第1の検出方法を示すフローチャートである。この検出方法は、図1(または図10、図11、図12の何れか)に示す欠陥検出回路12、位置メモリ回路13、欠陥判定回路14、欠陥登録回路15及び欠陥補正回路16により実行される。

【0058】第1のステップS1では、欠陥検出回路12において、画素欠陥候補とすべきかどうかを検出し、画素欠陥の可能性があるもののみ、その位置を示すアドレス情報を位置メモリ回路13に記憶させる。続く第2のステップS2では、位置メモリ回路13に記憶されたアドレス情報によって指定される画素の画像信号Y(n)について、欠陥判定回路14が欠陥検出回路12と同様の検出処理を行うことで、画素欠陥候補が真の画素欠陥であるか否かの判定を行う。そして、第3のステップS3では、画素欠陥であると判定された画素について、判定結果が記憶される。

【0059】第4のステップS4では、欠陥候補の判定が何回目かを判定し、予め設定される規定回数以内であ40れば第2のステップS2に戻って欠陥候補の判定を繰り返し、規定回数に達していれば、第5のステップS5に進む。第2のステップS2に戻った場合、再度、画素欠陥候補に対する判定が行われ、続く第3のステップS3において、その判定結果が記憶される。この第3のステップS3における判定結果の記憶は、第2のステップS2で判定が繰り返される回数分だけ順次追加するように行われる。

【0060】第5のステップS5では、規定回数繰り返された画素欠陥候補の判定で、所定の基準値を超えてい 50

14

るか否かが判定される。即ち、規定回数だけ画素欠陥候補の判定を行い、そのうち、画素欠陥であると(真である)判定された回数が基準値として設定される回数を越えたものについて、真の画素欠陥であるとして、欠陥登録回路15が補正処理を施すべきアドレスを位置メモリ回路13に記憶させる。そして、第6のステップS6では、位置メモリ回路13に登録されたアドレスの画素に対し、欠陥補正回路16によって補正処理が施され、画素欠陥が補正された画像信号Y'(n)が生成される。

【0061】以上の第1のステップS1から第6のステップS6によれば、1画面の画素の状況のみでなく、複数の画面にわたる画素の状況から画素欠陥を判定できるため、被写体の状態に起因する偶発的な画素欠陥を区別することができる。

【0062】ここで、欠陥候補の判定の繰り返しの回数については、回数を多くするほど判定に要する時間は長くなるが、より正確な判定結果を得られるようになる。また、第5のステップS5における欠陥登録動作では、判定回数から画素欠陥が真であるか否かを決定する他、図10に示す第2の実施形態において得られるような露光制御情報E(m)や利得制御情報情報G(m)、さらには、フォーカス制御情報等の各種制御情報を含めて判定すれば、判定制度をさらに向上できる。

【0063】図14は、本発明の画像欠陥の第2の検出方法を示すフローチャートである。この検出方法は、図13の場合と同様、図1(または図10、図11、図12の何れか)に示す欠陥検出回路12、位置メモリ回路13、欠陥判定回路14、欠陥登録回路15及び欠陥補正回路16により実行される。

【0064】第1のステップS1では、欠陥検出回路12において、初期画面の画素欠陥候補を検出し、1画面(あるいは分割領域)の全ての画素欠陥候補を示すアドレス情報を位置メモリ回路13に記憶する。第2のステップS2では、欠陥判定回路14において、次の画面の画素欠陥候補を検出し、続く第3のステップS3で、第2のステップS2で検出された画素欠陥候補が第1のステップS1で位置メモリ回路13に記憶された最初の画面の画素欠陥のアドレス情報と一致するか否かを判定する。

【0065】第4のステップS4では、第3のステップS3において一致が確認されたアドレス情報を残し、一致が確認できなかったアドレス情報を廃棄するようにして欠陥情報、即ち、位置メモリ回路13の情報を更新する。あるいは、第3のステップS3において、所定の回数(画面数)連続して一致が確認できたアドレス情報のみを残すか、所定の回数(画面数)連続して一致が確認できなかったアドレス情報のみを廃棄する。このアドレス情報を残すか廃棄するかの選択についても、位置メモリ回路13の情報を書き換えるか否かによって行われ

る。

【0066】第5のステップS5では、欠陥情報の更新 が何回目かを判定し、予め設定される規定回数以内であ れば第2のステップS2に戻って欠陥候補の検出を繰り 返し、規定回数に達していれば、第6のステップS6に 進む。第6のステップS6では、位置メモリ回路13に 記憶されたアドレス情報が欠陥登録回路15に取り込ま れて真の画素欠陥であるとして登録される。そして、第 7のステップS7では、欠陥登録回路15に登録された アドレスの画素に対して、欠陥補正回路16によって補 正処理が施され、画素欠陥が補正された画像信号Y'(n) 10 を示すブロック図である。 が生成される。

【0067】以上の第1のステップS1から第7のステ ップS7によれば、図13に示す検出方法と同様、1画 面の画素の状況のみでなく、複数の画面にわたる画素の 状況から画素欠陥を判定できるため、被写体の状態に起 因する偶発的な画素欠陥を区別することができる。

【0068】以上の実施形態においては、判定基準値を 目標画素に隣接する3行×3列の合計8個の周辺画素の レベルに基づいて決定する場合を例示したが、それ以 上、例えば、3行×5列の14個の周辺画素や、5行× 20 5列の24個の周辺画素のレベルに基づいて判定基準値 を設定するようにしてもよい。

[0069]

【発明の効果】本発明によれば、画素欠陥の情報を逐次 更新することができるため、撮像素子の経時変化によっ て画素欠陥が増えた場合でも、特に設定を変更する必要 なく、画素欠陥の補正ができる。

【0070】また、画素欠陥の判定基準に、画像信号を 生成する撮像装置の制御情報を用いるようにしたこと で、より的確な判定が可能になる。そして、画素欠陥の 30 判定を、画面を分割して行うようにしたことで、画素欠 陥情報を記憶する位置メモリ回路の容量を節約すること ができる。さらに、各制御情報の読み出し及び書き込み が可能なインタフェース回路を接続したことで、外付け されるコンピュータ機器から制御情報を容易に変更する ことができるようになり、装置の汎用性を拡大できる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の画像信号処理装置の第1の実施形態を 示すブロック図である。

【図2】メモリ回路の構成を示すブロック図である。

【図3】目標画素と周辺画素との位置関係を示す平面図 である。

【図4】 欠陥検出回路の構成を示すブロック図である。

【図5】判定基準値と周辺画素のレベルとの関係を示す 図である。

【図6】欠陥判定回路の動作を説明するフローチャート である。

【図7】アドレス発生回路の構成を示すブロック図であ

【図8】画面上の画素欠陥のアドレスを説明する平面図 である。

【図9】 欠陥補正回路の構成を示すブロック図である。

【図10】本発明の画像信号処理装置の第2の実施形態 を示すブロック図である。

【図11】本発明の画像信号処理装置の第3の実施形態 を示すブロック図である。

【図12】本発明の画像信号処理装置の第4の実施形態

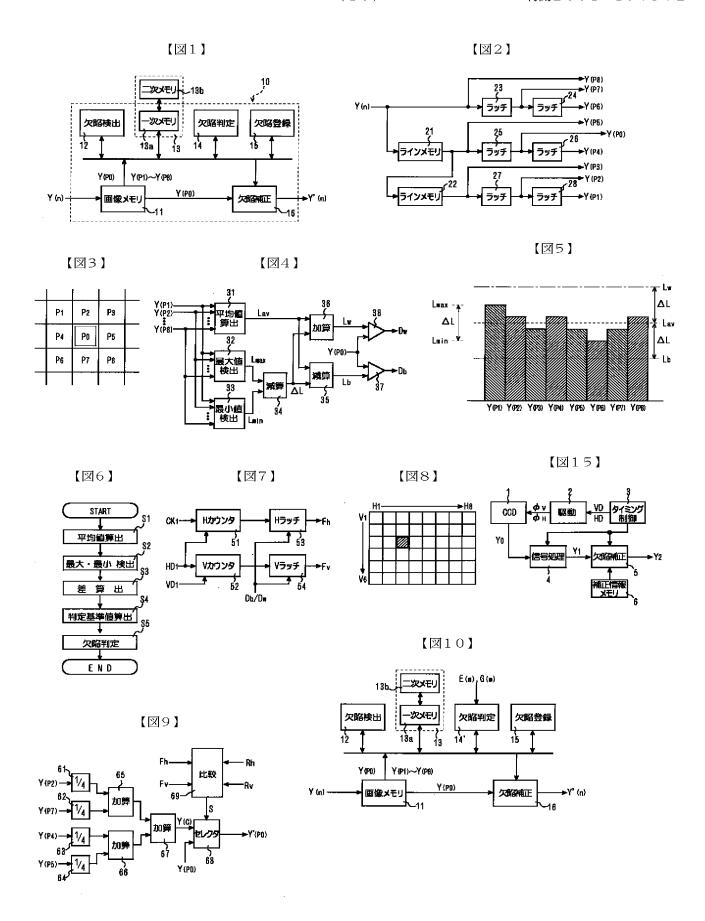
【図13】本発明の画素欠陥の第1の検出方法を説明す るフローチャートである。

【図14】本発明の画素欠陥の第2の検出方法を説明す るフローチャートである。

【図15】固体撮像装置の構成を示すブロック図であ

【符号の説明】

- 1 CCDイメージセンサ
- 2 駆動回路
- 3 タイミング制御回路
 - 4 信号処理回路
 - 5 欠陥補正回路
 - 6 補正情報メモリ
 - 11 画像メモリ回路
 - 12 欠陥検出回路
 - 13 位置メモリ回路
 - 14、14' 欠陥判定回路
 - 15 欠陥登録回路
 - 16 欠陥補正回路
 - 17 エリア指定回路
 - 18 インタフェース回路
 - 21、22 ラインメモリ
 - 23~28 ラッチ
 - 31 平均值算出部
 - 32 最大值検出部
 - 33 最小值検出部
 - 34、35 減算器
 - 36 加算器
 - 37、38 比較器
- 51 水平カウンタ
 - 52 垂直カウンタ
 - 53 水平データラッチ
 - 54 垂直データラッチ
 - 61~64 除算器
 - 65~67 加算器
 - 68 セレクタ
 - 69 比較器



1/F

【図11】 【図12】 E(m), G(m) الٰہ13b 二次以モリ $E\left(a\right) ,G\left(a\right)$ ングメモリ ー次Xモリ 欠陷判定 欠昭登録 欠陷検出 , エリア 指定 火火モリ 欠陷検出 欠陷判定 欠陥登録 16 Y (P0) Y(P1)~Y(P8) Y (P0) Y (P1)~Y(P8) Y (n) ----画像メモリ 欠陷補正 一画像メモリ 欠陷補正 【図13】 【図14】 START START 全欠陥候補記憶 ~\$1 欠陷候補検出 ~~\$1 欠陥候補判定 ~~\$2 欠陥候補検出 ~~S2 判定結果記録 欠陥一致判定 ~~88 規定回数 \$4 以内? 欠陥情報更新 ~~ S4 規定回数 55 ŢN₀ 欠陷登録 Yes 補正実行 ~ S6 欠陷登録 **補正実行** ~~87 END END

PAT-NO: JP02001197372A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001197372 A

TITLE: PICTURE SIGNAL PROCESSOR AND

METHOD FOR DETECTING PIXEL

DEFECT

PUBN-DATE: July 19, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

WATANABE, TORU N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

SANYO ELECTRIC CO LTD N/A

APPL-NO: JP2000282166

APPL-DATE: September 18, 2000

PRIORITY-DATA: 11305805 (October 27, 1999) ,

11307125 (October 28, 1999)

INT-CL (IPC): H04N005/335 , G06T001/00 ,

H04N001/028

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently detect a pixel defect included in a picture signal.

SOLUTION: A defect detection circuit 12

compares the picture signal of a target pixel with the picture signal of peripheral pixels, detects a pixel defect candidate and stores the address information of the pixel defect candidate in a position memory circuit 13. A defect judgment circuit 14 repeats the judgment of the pixel defect on the basis of address information stored in the position memory circuit 13, decides the address information of the pixel defect from the continuity of the judgment result and registered it in a defect registration circuit 15. A defect correction circuit 16 corrects a picture signal Y (n) in accordance with the address information of the registered pixel defect and generates a picture signal Y'(n).

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO